

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

特開2003 - 215599

(P2003 - 215599A)

(43)公開日 平成15年7月30日(2003.7.30)

(51) Int.CI ⁷	識別記号	F I	テ-マコード ⁸ (参考)
G 0 2 F 1/1339	500	G 0 2 F 1/1339	500 2 H 0 4 8
G 0 2 B 5/20	101	G 0 2 B 5/20	101 2 H 0 8 9
G 0 2 F 1/1335	505	G 0 2 F 1/1335	505 2 H 0 9 1
1/1368		1/1368	2 H 0 9 2
G 0 9 F 9/30	338	G 0 9 F 9/30	338 5 C 0 9 4

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 12数) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2002 - 12739(P2002 - 12739)

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(22)出願日 平成14年1月22日(2002.1.22)

(72)発明者 仲吉 良彰

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立
製作所ディスプレイグループ内

(72)発明者 柳川 和彦

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立
製作所ディスプレイグループ内

(74)代理人 100083552

弁理士 秋田 収喜

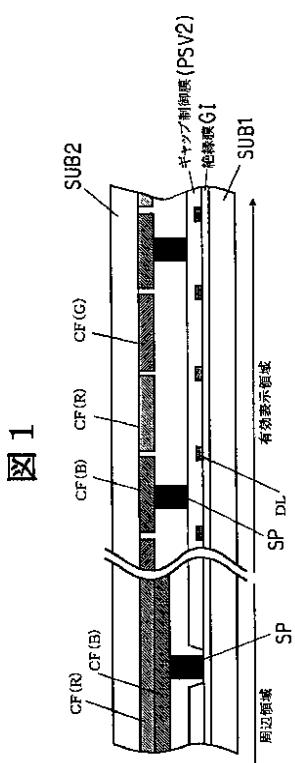
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】 ブラックマトリクスの機能を維持させつつ、該ブラックマトリクスを備えることのない構成を得る。

【解決手段】 ゲート信号線およびドレイン信号線のいずれをも下層としてギャップ制御膜が形成され、前記各基板のうち他方の基板の液晶側の面に、前記ゲート信号線とドレイン信号線のうちいずれか一方の信号線に沿って並設された各画素領域に共通の色を呈するカラーフィルタが形成されるとともに、このカラーフィルタは隣接する他の色のカラーフィルタとはそれら対向する側壁面が近接あるいは接触して境界部を形成し、該境界部は前記一方の信号線の上方に位置づけられ、かつ、前記画素領域の集合である液晶表示部以外の領域に各色のカラーフィルタが積層されて形成され、前記各基板のうちいずれか一方の基板の液晶側の面に支柱状のスペーサが形成されているとともに、前記液晶表示部以外の領域に配置されるスペーサの部分には前記ギャップ制御膜が除去されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、並設される複数のゲート信号線とこれらゲート信号線に交差して並設される複数のドレイン信号線とが形成され、これら信号線に囲まれた各領域を画素領域とするとともに、前記ゲート信号線およびドレイン信号線のいずれをも下層としてギャップ制御膜が形成され、

前記各基板のうち他方の基板の液晶側の面に、前記ゲート信号線とドレイン信号線のうちいずれか一方の信号線に沿って並設された各画素領域に共通の色を呈するカラーフィルタが形成されるとともに、このカラーフィルタは隣接する他の色のカラーフィルタとはそれら対向する側壁面が近接あるいは接触して境界部を形成し、該境界部は前記一方の信号線の上方に位置づけられ、かつ、前記画素領域の集合である液晶表示部以外の領域に異なる色からなる二層以上のカラーフィルタが積層されて形成され、

前記各基板のうちいずれか一方の基板の液晶側の面に支柱状のスペーサが形成されているとともに、前記液晶表示部以外の領域に配置されるスペーサの部分には前記ギャップ制御膜が除去されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、並設される複数のゲート信号線とこれらゲート信号線に交差して並設される複数のドレイン信号線とが形成され、これら信号線に囲まれた各領域を画素領域とするとともに、

前記ゲート信号線およびドレイン信号線のいずれをも下層としてギャップ制御膜が形成され、

前記各基板のうち他方の基板の液晶側の面に、前記ドレイン信号線に沿って並設された各画素領域に共通の色を呈するカラーフィルタが形成されるとともに、このカラーフィルタは隣接する他の色のカラーフィルタとはそれら対向する側壁面が近接あるいは接触して境界部を形成し、該境界部は前記ドレイン信号線の上方に位置づけられ、かつ、前記画素領域の集合である液晶表示部以外の領域に異なる色からなる二層以上のカラーフィルタが積層されて形成され、

前記各基板のうちいずれか一方の基板の液晶側の面に支柱状のスペーサが形成されているとともに、前記液晶表示部以外の領域に配置されるスペーサの部分には前記ギャップ制御膜が除去されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項3】 液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、並設される複数のゲート信号線とこれらゲート信号線に交差して並設される複数のドレイン信号線とが形成され、これら信号線に囲まれた各領域を画素領域とするとともに、

前記各基板のうち他方の基板の液晶側の面に、前記ゲート信号線とドレイン信号線のうちいずれか一方の信号線*50

*に沿って並設された各画素領域に共通の色を呈するカラーフィルタが形成されるとともに、このカラーフィルタは隣接する他の色のカラーフィルタとはそれら対向する側壁面が近接あるいは接触して境界部を形成し、該境界部は前記一方の信号線の上方に位置づけられ、かつ、前記画素領域の集合である液晶表示部以外の領域に異なる色からなる二層以上のカラーフィルタが積層されて形成され、

前記各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、前記ゲート信号線およびドレイン信号線のいずれをも下層としてギャップ制御膜が形成され、このギャップ制御膜の膜厚は前記積層された各カラーフィルタの膜厚のうち一のカラーフィルタの膜厚を減算した膜厚とほぼ等しく設定され、

前記各基板のうちいずれか一方の基板の液晶側の面に支柱状のスペーサが形成されているとともに、前記液晶表示部以外の領域に配置されるスペーサの部分には前記ギャップ制御膜が除去されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項4】 液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、並設される複数のゲート信号線とこれらゲート信号線に交差して並設される複数のドレイン信号線とが形成され、これら信号線に囲まれた各領域を画素領域とするとともに、

前記各基板のうち他方の基板の液晶側の面に、前記ドレイン信号線に沿って並設された各画素領域に共通の色を呈するカラーフィルタが形成されるとともに、このカラーフィルタは隣接する他の色のカラーフィルタとはそれら対向する側壁面が近接あるいは接触して境界部を形成し、該境界部は前記ドレイン信号線の上方に位置づけられ、かつ、前記画素領域の集合である液晶表示部以外の領域に異なる色からなる二層以上のカラーフィルタが積層されて形成され、

前記各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、前記ゲート信号線およびドレイン信号線のいずれをも下層としてギャップ制御膜が形成され、このギャップ制御膜の膜厚は前記積層された各カラーフィルタの膜厚のうち一のカラーフィルタの膜厚を減算した膜厚とほぼ等しく設定され、

前記各基板のうちいずれか一方の基板の液晶側の面に支柱状のスペーサが形成され、前記液晶表示部内の領域に配置されるスペーサは各カラーフィルタの境界部を回避して配置されているとともに、前記液晶表示部以外の領域に配置されるスペーサの部分には前記ギャップ制御膜が除去されていることを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係り、特に、カラーフィルタを備えるカラー表示用の液晶表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】カラー表示用の液晶表示装置は、液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面の各画素領域のそれぞれに対応する色を呈するカラーフィルタが形成されている。そして、前記一方の基板の液晶側の面には、各画素領域を画するようにし該画素領域の僅かな周辺を除く中央部に開口が形成されたブラックマトリクスが形成されているのが通常である。このことから、前記カラーフィルタは、マトリクス状に配置された各画素領域のたとえばy方向に並設された画素群に共通に同色のカラーフィルタを形成し、隣接する他の色のカラーフィルタとは前記ブラックマトリクス上で互いに重畳させて形成させている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このように構成された液晶表示装置は、開口率のさらなる向上を図る等のためにブラックマトリクスを形成しない構成とすることが望まれていた。しかし、ブラックマトリクスは表示のコントラストの向上、および液晶表示領域以外の部分において遮光を行なう機能を有するため、それらの機能をどう維持させるかが課題となっていた。本発明は、ブラックマトリクスの機能を維持させつつ、該ブラックマトリクスを備えることのない液晶表示装置を提供することにある。また、本発明の他の目的は、液晶層の厚みを適正に維持せしめるようにした液晶表示装置を提供することにある。

【0004】

【課題を解決するための手段】本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりである。

【0005】手段1. 本発明による液晶表示装置は、たとえば、液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、並設される複数のゲート信号線とこれらゲート信号線に交差して並設される複数のドレン信号線とが形成され、これら信号線に囲まれた各領域を画素領域とするとともに、前記ゲート信号線およびドレン信号線のいずれをも下層としてギャップ制御膜が形成され、前記各基板のうち他方の基板の液晶側の面に、前記ゲート信号線とドレン信号線のうちいずれか一方の信号線に沿って並設された各画素領域に共通の色を呈するカラーフィルタが形成されるとともに、このカラーフィルタは隣接する他の色のカラーフィルタとはそれら対向する側壁面が近接あるいは接触して境界部を形成し、該境界部は前記一方の信号線の上方に位置づけられ、かつ、前記画素領域の集合である液晶表示部以外の領域に異なる色のカラーフィルタが積層されて形成され、前記各基板のうちいずれか一方の基板の液晶側の面に支柱状のスペーサが形成されているとともに、前記液晶表示部以外の領域に配置されるスペーサの部分には前記ギャップ制御膜が除去されていることを特徴とするものであ

10

20

30

40

50

る。

【0006】手段2. 本発明による液晶表示装置は、たとえば、液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、並設される複数のゲート信号線とこれらゲート信号線に交差して並設される複数のドレン信号線とが形成され、これら信号線に囲まれた各領域を画素領域とするとともに、前記ゲート信号線およびドレン信号線のいずれをも下層としてギャップ制御膜が形成され、前記各基板のうち他方の基板の液晶側の面に、前記ドレン信号線に沿って並設された各画素領域に共通の色を呈するカラーフィルタが形成されるとともに、このカラーフィルタは隣接する他の色のカラーフィルタとはそれら対向する側壁面が近接あるいは接触して境界部を形成し、該境界部は前記ドレン信号線の上方に位置づけられ、かつ、前記画素領域の集合である液晶表示部以外の領域に異なる色のカラーフィルタが積層されて形成され、前記各基板のうちいずれか一方の基板の液晶側の面に支柱状のスペーサが形成されているとともに、前記液晶表示部以外の領域に配置されるスペーサの部分には前記ギャップ制御膜が除去されていることを特徴とするものである。

【0007】手段3. 本発明による液晶表示装置は、たとえば、液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、並設される複数のゲート信号線とこれらゲート信号線に交差して並設される複数のドレン信号線とが形成され、これら信号線に囲まれた各領域を画素領域とするとともに、前記各基板のうち他方の基板の液晶側の面に、前記ゲート信号線とドレン信号線のうちいずれか一方の信号線に沿って並設された各画素領域に共通の色を呈するカラーフィルタが形成されるとともに、このカラーフィルタは隣接する他の色のカラーフィルタとはそれら対向する側壁面が近接あるいは接触して境界部を形成し、該境界部は前記一方の信号線の上方に位置づけられ、かつ、前記画素領域の集合である液晶表示部以外の領域に異なる色からなる二層以上のカラーフィルタが積層されて形成され、前記各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、前記ゲート信号線およびドレン信号線のいずれをも下層としてギャップ制御膜が形成され、このギャップ制御膜の膜厚は前記積層された各カラーフィルタの膜厚のうち一のカラーフィルタの膜厚を減算した膜厚とほぼ等しく設定され、前記各基板のうちいずれか一方の基板の液晶側の面に支柱状のスペーサが形成されているとともに、前記液晶表示部以外の領域に配置されるスペーサの部分には前記ギャップ制御膜が除去されていることを特徴とするものである。

【0008】手段4. 本発明による液晶表示装置は、たとえば、液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、並設される複数のゲート信号線とこれらゲート信号線に交差して並設される複数のドレン信号線とが形成され、これら信号線に囲まれた各領

域を画素領域とするとともに、前記各基板のうち他方の基板の液晶側の面に、前記ドレンイン信号線に沿って並設された各画素領域に共通の色を呈するカラーフィルタが形成されるとともに、このカラーフィルタは隣接する他の色のカラーフィルタとはそれら対向する側壁面が近接あるいは接触して境界部を形成し、該境界部は前記ドレンイン信号線の上方に位置づけられ、かつ、前記画素領域の集合である液晶表示部以外の領域に異なる色からなる二層以上のカラーフィルタが積層されて形成され、前記各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、前記ゲート信号線およびドレンイン信号線のいずれをも下層としてギャップ制御膜が形成され、このギャップ制御膜の膜厚は前記積層された各カラーフィルタの膜厚のうち一のカラーフィルタの膜厚を減算した膜厚とほぼ等しく設定され、前記各基板のうちいずれか一方の基板の液晶側の面に支柱状のスペーサが形成され、前記液晶表示部内の領域に配置されるスペーサは各カラーフィルタの境界部を回避して配置されているとともに、前記液晶表示部以外の領域に配置されるスペーサの部分には前記ギャップ制御膜が除去されていることを特徴とするものである。なお、本発明は以上の構成に限定されず、本発明の技術思想を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。

【0009】

【発明の実施の形態】以下、本発明による液晶表示装置の実施例を図面を用いて説明をする。

実施例1.

《全体の構成》図2は、本発明による液晶表示装置の一実施例を示す構成図である。同図は等価回路で示しているが、実際の幾何学的配置に対応させて描いている。図2において、液晶を介して互いに対向配置される一対の透明基板SUB1、SUB2があり、該液晶は一方の透明基板SUB1に対する他方の透明基板SUB2の固定を兼ねるシール材SLによって封入されている。

【0010】シール材SLによって囲まれた前記一方の透明基板SUB1の液晶側の面には、そのx方向に延在しy方向に並設されたゲート信号線GLとy方向に延在しx方向に並設されたドレンイン信号線DLとが形成されている。各ゲート信号線GLと各ドレンイン信号線DLとで囲まれた領域は画素領域を構成するとともに、これら各画素領域のマトリクス状の集合体は液晶表示部ARを構成するようになっている。

【0011】また、x方向に並設される各画素領域のそれぞれにはそれら各画素領域内に走行された共通の対向電圧信号線CLが形成されている。この対向電圧信号線CLは各画素領域の後述する対向電極CTに映像信号に対して基準となる電圧を供給するための信号線となるものである。

【0012】各画素領域には、その片側のゲート信号線GLからの走査信号によって作動される薄膜トランジスタTFTと、この薄膜トランジスタTFTを介して片側

10

のドレンイン信号線DLからの映像信号が供給される画素電極PXが形成されている。この画素電極PXは、前記対向電圧信号線CLと接続された対向電極CTとの間に電界を発生させ、この電界によって液晶の光透過率を制御させるようになっている。

【0013】前記ゲート信号線GLのそれぞれの一端は前記シール材SLを超えて延在され、その延在端は垂直走査駆動回路Vの出力端子が接続される端子を構成するようになっている。また、前記垂直走査駆動回路Vの入力端子は液晶表示パネルの外部に配置されたプリント基板からの信号が入力されるようになっている。

【0014】垂直走査駆動回路Vは複数個の半導体装置からなり、互いに隣接する複数のゲート信号線どおしがグループ化され、これら各グループ毎に一個の半導体装置があつてがわれるようになっている。

【0015】同様に、前記ドレンイン信号線DLのそれぞれの一端は前記シール材SLを超えて延在され、その延在端は映像信号駆動回路Heの出力端子が接続される端子を構成するようになっている。また、前記映像信号駆動回路Heの入力端子は液晶表示パネルの外部に配置されたプリント基板からの信号が入力されるようになっている。

【0016】この映像信号駆動回路Heも複数個の半導体装置からなり、互いに隣接する複数のドレンイン信号線どおしがグループ化され、これら各グループ毎に一個の半導体装置があつてがわれるようになっている。

【0017】また、前記対向電圧信号線CLは図中右側の端部で共通に接続され、その接続線はシール材SLを超えて延在され、その延在端において端子CLTを構成している。この端子CLTからは映像信号に対して基準となる電圧が供給されるようになっている。

【0018】前記各ゲート信号線GLは、垂直走査回路Vからの走査信号によって、その一つが順次選択されるようになっている。また、前記各ドレンイン信号線DLのそれぞれには、映像信号駆動回路Heによって、前記ゲート信号線GLの選択のタイミングに合わせて映像信号が供給されるようになっている。

【0019】なお、上述した実施例では、垂直走査駆動回路Vおよび映像信号駆動回路Heは透明基板SUB1に搭載された半導体装置を示したものであるが、たとえば透明基板SUB1とプリント基板との間を跨って接続されるいわゆるテープキャリア方式の半導体装置であつてもよく、さらに、前記薄膜トランジスタTFTの半導体層が多結晶シリコン(p-Si)から構成される場合、透明基板SUB1面に前記多結晶シリコンからなる半導体素子を配線層とともに形成されたものであつてもよい。

【0020】《画素の構成》図3は、前記画素領域の一実施例を示す平面図である。また、図4は図3のIV-IV線における断面図を、図5は図3のV-V線における断

40

50

面図を示している。各図において、透明基板SUB1の液晶側の面に、まず、x方向に延在しy方向に並設される一対のゲート信号線GLが形成されている。これらゲート信号線GLは後述の一対のドレイン信号線DLとともに矩形状の領域を囲むようになっており、この領域を画素領域として構成するようになっている。

【0021】このようにゲート信号線GLが形成された透明基板SUB1の表面にはたとえばSiNからなる絶縁膜GIが該ゲート信号線GLをも被って形成されている。この絶縁膜GIは、後述のドレイン信号線DLの形成領域においては前記ゲート信号線GLに対する層間絶縁膜としての機能を、後述の薄膜トランジスタTFTの形成領域においてはそのゲート絶縁膜としての機能を有するようになっている。

【0022】そして、この絶縁膜GIの表面であって、前記ゲート信号線GLの一部に重畠するようにしてたとえばアモルファスSiからなる半導体層ASが形成されている。この半導体層ASは、薄膜トランジスタTFTのそれであって、その上面にドレイン電極SD1およびソース電極SD2を形成することにより、ゲート信号線の一部をゲート電極とする逆スタガ構造のMIS型トランジスタを構成することができる。

【0023】ここで、前記ドレイン電極SD1およびソース電極SD2はドレイン信号線DLの形成の際に同時に形成されるようになっている。すなわち、y方向に延在されx方向に並設されるドレイン信号線DLが形成され、その一部が前記半導体層ASの上面にまで延在されてドレイン電極SD1が形成され、また、このドレイン電極SD1と薄膜トランジスタTFTのチャネル長分だけ離間されてソース電極SD2が形成されている。また、このソース電極SD2は画素領域内に形成される画素電極PXと一体に形成されている。

【0024】すなわち、画素電極PXは画素領域内をそのy方向に延在しx方向に並設された複数(図では2本)の電極群から構成されている。このうちの一つの画素電極PXの一方の端部は前記ソース電極SD2を兼ね、他方の端部では他の画素電極PXの対応する個所にて互いに電気的接続が図れるようになっている。

【0025】なお図示していないが、半導体層ASとドレイン電極SD1およびソース電極SD2との界面には高濃度の不純物がドープされた薄い層が形成され、この層はコンタクト層として機能するようになっている。このコンタクト層は、たとえば半導体層ASの形成時に、その表面にすでに高濃度の不純物層が形成されており、その上面に形成したドレイン電極SD1およびソース電極SD2のパターンをマスクとしてそれから露出された前記不純物層をエッチングすることによって形成することができる。

【0026】このように薄膜トランジスタTFT、ドレン信号線DL、ドレイン電極SD1、ソース電極SD50

2、および画素電極PXが形成された透明基板SUB1の表面には保護膜PSVが形成されている。この保護膜PSVは前記薄膜トランジスタTFTの液晶との直接の接触を回避する膜で、該薄膜トランジスタTFTの特性劣化を防止せんとするようになっている。

【0027】なお、この保護膜PSVは、たとえばSiNのような無機材料層からなる保護膜PSV1と樹脂等のような有機材料層からなる保護膜PSV2の順次積層体から構成されている。このように保護膜PSVとして少なくとも有機材料層を用いているのは保護膜自体の誘電率を低減させることにある。

【0028】なお、保護膜PSV2は、この実施例では液晶の層厚を制御するためのいわゆるギャップ制御膜を兼ねるように構成されている。このギャップ制御膜については後に詳述する。

【0029】保護膜PSV2の上面には対向電極CTが形成されている。この対向電極CTは前述の画素電極PXと同様にy方向に延在されx方向に並設された複数(図では3本)の電極群から構成され、かつ、それら各電極は、平面的に観た場合、前記画素電極PXを間に置いて位置付けられるようになっている。

【0030】すなわち、対向電極CTと画素電極PXは、一方の側のドレイン信号線から他方の側のドレイン信号線にかけて、対向電極、画素電極、対向電極、画素電極、……、対向電極の順にそれぞれ等間隔に配置されている。

【0031】ここで、画素領域の両側に位置づけられる対向電極CTは、その一部がドレイン信号線DLに重畠されて形成されているとともに、隣接する画素領域の対応する対向電極CTと共に形成されている。

【0032】換言すれば、ドレイン信号線DL上には対向電極CTがその中心軸をほぼ一致づけて重畠され、該対向電極CTの幅はドレイン信号線DLのそれよりも大きく形成されている。ドレイン信号線DLに対して左側の対向電極CTは左側の画素領域の各対向電極CTの一つを構成し、右側の対向電極CTは右側の画素領域の各対向電極CTの一つを構成するようになっている。

【0033】このようにドレイン信号線DLの上方にて該ドレイン信号線DLよりも幅の広い対向電極CTを形成することにより、該ドレイン信号線DLからの電気力線が該対向電極CTに終端し画素電極PXに終端することを回避できるという効果を奏する。ドレイン信号線DLからの電気力線が画素電極PXに終端した場合、それがノイズとなってしまうからである。

【0034】電極群からなる各対向電極CTは、ゲート信号線GLを充分に被って形成される同一の材料からなる対向電圧信号線CLと一体的に形成され、この対向電圧信号線CLを介して基準電圧が供給されるようになっている。

【0035】なお、この対向電極CTおよび対向電圧信

号線 C L は、金属で形成してもよいが、この実施例では、ITO (Indium Tin Oxide)、ITZO (Indium T in Zinc Oxide)、IZO (Indium Zinc Oxide)、SnO₂等の透光性の酸化物で形成されている。開口率の向上等の観点からである。

【0036】ゲート信号線 G L を充分に被って形成される対向電圧信号線 C L は、そのゲート信号線 G L からみ出した部分において、その下層に前記各画素電極 P X の接続部が位置づけられ、これにより、画素電極 P X と対向電圧信号線 C L との間に保護膜 P S V を誘電体膜とする容量素子 C s t g が形成されている。この容量素子 C s t g は、たとえば画素電極 P X に供給された映像信号を比較的長く蓄積させる等の機能をもたせるようになっている。

【0037】そして、このように対向電極 C T が形成された透明基板 S U B 1 の上面には該対向電極 C T をも被って配向膜 O R I 1 が形成されている。この配向膜 O R I 1 は液晶と直接に当接する膜で、その表面に形成されたラビングによって該液晶の分子の初期配向方向を決定づけるようになっている。

【0038】《カラーフィルタ》図1は、透明基板 S U B 1 をその x 方向に沿って切断した断面図で、該透明基板 S U B 1 と液晶を介して対向配置される透明基板 S U B 2 とともに示している。なお、透明基板 S U B 1 の液晶側の面には、簡単化のため絶縁膜 G I 、ドレイン信号線 D L 、および保護膜 P S V 2 (ギャップ制御膜)のみを示している。

【0039】透明基板 S U B 2 の液晶側の面には、カラーフィルタ C F が形成され、このカラーフィルタ C F は赤色 (R) 、緑色 (G) 、および青色 (B) の各色からなっている。それぞれのカラーフィルタ C F は y 方向に並設される (ドレイン信号線 D L に沿って) 各画素領域に共通に形成され、たとえば図中左側から右側にかけて B 、 R 、 G 、 B 、 の順に配置されている。

【0040】そして、この場合、互いに隣接する色の異なる各カラーフィルタ C F は互いに重畳されることなく形成されている。換言すれば、各カラーフィルタ C F の互いに對向する側壁面が近接してあるいは接触して形成されている。このように各カラーフィルタ C F は互いに重畳される個所がないことからそれらの表面は凹凸のない平坦な面とすることができます。このように各カラーフィルタ C F の平坦性は液晶の層厚を均一にすることができますの効果を奏するようになる。

【0041】また、隣接する各カラーフィルタ C F の境界はドレイン信号線 D L の上方に位置づけられ、このドレイン信号線 D L がゲート信号線 G L とともにブラックマトリクスの機能を有するようになる。このことから、ドレイン信号線 D L およびゲート信号線 G L は光を完全に遮光する金属で形成することが望ましい。

【0042】さらに、実質的な液晶表示領域 A R が形成

される部分においてカラーフィルタ C F は上述した構成となっているが、この部分を囲む他の部分においてはたとえば赤色 (R) のカラーフィルタ C F と青色 (B) のカラーフィルタ C F の順次積層体で形成されている。

【0043】このような積層体からなるカラーフィルタ C F は遮光膜としての機能を有し、たとえばバックライトからの光がこの部分を通して観察者側に漏洩するのを防止することができるようになる。このことから、必ずしも赤色 (R) のカラーフィルタ C F と青色 (B) のカラーフィルタ C F の順次積層体に限定されることはなく、赤色 (R) 、緑色 (G) 、および青色 (B) のカラーフィルタ C F から任意の 2 つを選択してこれらの積層体から遮光膜を構成するようにしていよい。

【0044】しかし、赤色 (R) のカラーフィルタ C F と青色 (B) のカラーフィルタ C F の順次積層体は、他の組み合わせの積層体よりも、人間の視感度の高い緑の波長を吸収することができ、目視上の遮光度を向上させることができる。

【0045】さらに、一方の透明基板 S U B 1 に対する他方の透明基板 S U B 2 のギャップを確保するためのスペーサは支柱状のものが形成されている。この支柱状のスペーサ S P は、いずれか一方の透明基板の液晶側の面にたとえば樹脂層を形成し、この樹脂層をフォトリソグラフィ技術による選択エッチング方法を用いて形成するようにしたものである。このため、一定の高さを有するスペーサを所望の個所に形成できる性質を有する。

【0046】この実施例では、実質的な液晶表示領域 A R となる部分における前記支柱状のスペーサ S P は選択された画素領域の領域内に形成されている。ドレイン信号線 D L に重畳するようにして形成することが開口率の低減を回避できるが、この個所は隣接する色の異なる各カラーフィルタ C F の境界となることからこれを避け、信頼性よく形成できる前記部分に配置した構成となっている。

【0047】さらに、実質的な液晶表示領域を囲む他の領域における支柱状のスペーサ S P は透明基板 S U B 1 側に形成されたギャップ制御膜である保護膜 P S V 2 の穴を形成した部分に配置されるようになっている。

【0048】すなわち、この部分に形成される支柱状のスペーサ S P は、透明基板 S U B 2 側においてカラーフィルタ C F が二層に形成されている部分となり、支柱状のスペーサ S P の高さ調整の必要を前記保護膜 P S V 2 に形成された穴によって行なっている。このことから、保護膜 P S V 2 の膜厚としてカラーフィルタ C F の膜厚とほぼ等しく (50% ~ 150%) することが好ましい。

【0049】また、カラーフィルタ C F の積層体はその上層の膜厚が若干小さくする現象がみられ、これを考慮した場合、前記保護膜 P S V 2 の膜厚は、50% × カラーフィルタ C F の膜厚 < 保護膜 P S V 2 の膜厚 < カラーフィルタ C F の膜厚

フィルタCFの膜厚の範囲に設定することが望ましい。【0050】このことから、図1に示す構成において、赤色(R)のカラーフィルタCFの膜厚を約0.9μmとした場合、保護膜PSV2の膜厚を0.7μmとすることが好ましい。

【0051】このように構成された液晶表示装置は、ブラックマトリクスの機能を維持させつつ、該ブラックマトリクスを備えることのないものを得ることができる。このため、画素の開口率の向上を図ることができるようになる。

【0052】なお、この実施例では、ギャップ制御膜を透明基板SUB1側に形成された保護膜PSV2としたものであるが、この保護膜PSV2とは別個に形成した膜をギャップ制御膜としてもよいことはもちろんである。

【0053】実施例2.図6は本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す断面図で、図1に対応した図となっている。図1の場合と比較して異なる構成は、実質的な液晶表示領域を囲む他の領域において、R、G、Bの各カラーフィルタCFを三層構造とすることにより遮光部を形成していることにある。これにともない、ギャップ制御膜(保護膜PSV2)の厚さは、さらに積層されたカラーフィルタCFの厚さ分だけ厚く形成している。換言すれば、該ギャップ制御膜の膜厚は前記積層された各カラーフィルタの膜厚うち一のカラーフィルタの膜厚を減算した膜厚とほぼ等しく設定されている。この場合において、実施例1に示した現象を考慮して膜厚を設定することはいうまでもない。

【0054】実施例3.図7は本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す断面図で、図1に対応した図となっている。図1の場合と比較して異なる構成は、実質的な液晶表示領域を囲む他の領域におけるギャップ制御膜(保護膜PSV2)は形成されていないことにある。図1の場合には、該ギャップ制御膜に穴を形成し、この穴に支柱状のスペーサが位置づけられるように配置させたものであるが、図7の場合は、該穴を周辺に大きく広げて形成し、その最終的形態としての構成としたものである。

【0055】実施例4.図8は本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す断面図で、図6に対応した図となっている。この場合においても、実質的な液晶表示領域を囲む他の領域におけるギャップ制御膜(保護膜PSV2)は形成していないことにある。

【0056】実施例5.図9は本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す断面図で、図1に対応した図となっている。図1の場合と比較して異なる構成は、透明基板SUB2側において各カラーフィルタCFをも被って保護膜PSV3が形成されていることにある。この保護膜PSV3は、カラーフィルタCFの透明基板SUB2からの剥がれを防止するとともに、該カラーフィルタCF

Fの信頼性を向上させている。また、該保護膜PSV3を樹脂等で形成することによって、その表面をより平坦化でき、液晶の層厚をより均一化することができる。

【0057】実施例6.図10は本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す断面図で、図9に対応した図となっている。図9の場合と比較して異なる構成は、ギャップ制御膜の下層に配線保護膜が形成されていることがある。この配線保護膜は図4および図5に示す構成において、保護膜PSV1に相当するものである。実質的な

10 液晶表示領域を囲む他の領域において、配線が存在していても任意の個所に支柱状のスペーサを配置することができる効果を奏する。該配線は前記配線保護膜によって保護され、支柱状のスペーサによって影響されることはないからである。このことから、保護膜PSV1はたとえばSiNのような無機材料で構成することが好ましい。耐湿性に優れ配線層を充分に保護できるからである。

【0058】実施例7.なお、上述した各実施例では、対向電極CTと画素電極PXは、保護膜PSV1、および保護膜PSV2を介してそれぞれ異なる層に形成された構成となっているものである。しかし、保護膜PSV2を介してそれぞれ異なる層に形成した構成であっても、あるいは保護膜PSV1上に該対向電極CTと画素電極PXとが同一の層として形成された構成としてもよいことはもちろんである。

【0059】実施例8.上述した実施例の液晶表示装置はいわゆる横電界方式と称し、透明基板SUB1と平行な電界成分によって液晶を駆動させるものである。しかし、縦電界方式と称される液晶表示装置においても適用できることはいうまでもない。図11は、縦電界方式と称される液晶表示装置の画素の一実施例を示す平面図で、図3と対応した図となっている。また、図11のXII-XII線における断面を図12に示している。

【0060】図3の場合と比較して異なる構成は、透明基板SUB1側の保護膜PSV2の上面には画素領域の大部分を被うようにしてたとえばITO等のような透光性の導電膜からなる画素電極PXが形成され、透明基板SUB2側の各カラーフィルタCFの上面には各画素領域に共通な対向電極CTがやはりITO等のような透光性の導電膜で形成されている。

【0061】なお、該画素電極PXは保護膜PSV2、PSV1を貫通するスルーホールTHを通して薄膜トランジスタTFTのソース電極SD1に接続されている。この場合においても、ブラックマトリクスは形成されておらず、保護膜PSV2がギャップ制御膜として機能するように構成されている。この場合において、前記画素電極PXをそのドレイン信号線DLに平行な辺を該ドレイン信号線DLに重畳させて形成することにより、画素の開口率の向上を図ることができるようになる。

【0062】実施例9.図13は、各カラーフィルタC

Fのゲート信号線G Lに対する位置関係を示した図である。同図に示すように、各カラーフィルタCFはゲート信号線G Lを横切って連続して形成されている。不要な段差が生じてドメインが発生することを防ぎ、支柱状のスペーサSPを位置づけるための平坦性をより広く形成することができるようになる。

【0063】実施例10. 図14は、画素領域内に配置される支柱状のスペーサSPの配置を示した図である。同図に示すように、該スペーサSPはゲート信号線G Lに重畳するようにして形成されている。これにより、ゲート信号線G Lによる該スペーサSPの遮光が達成でき、平坦なカラーフィルタCFに対向して該スペーサSPが位置づけられるため、液晶表示部AR内でのギャップ均一性を向上させることができる。

【0064】

【発明の効果】以上説明したことから明らかなように、本発明による液晶表示装置によれば、ブラックマトリクスの機能を維持させつつ、該ブラックマトリクスを備えることのない構成とすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明による液晶表示装置の一実施例を示す断面図である。

【図2】 本発明による液晶表示装置の一実施例を示す全体構成図である。

【図3】 本発明による液晶表示装置の画素の一実施例を示す平面図である。

【図4】 図3のIV-IV線における断面図である。

【図5】 図3のV-V線における断面図である。

【図6】 本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す断面図である。

【図7】 本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す断面図である。

【図8】 本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す断面図である。

【図9】 本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す断面図である。

【図10】 本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す断面図である。

【図11】 本発明による液晶表示装置の画素の他の実施例を示す平面図である。

【図12】 図11のXII-XII線における断面図である。

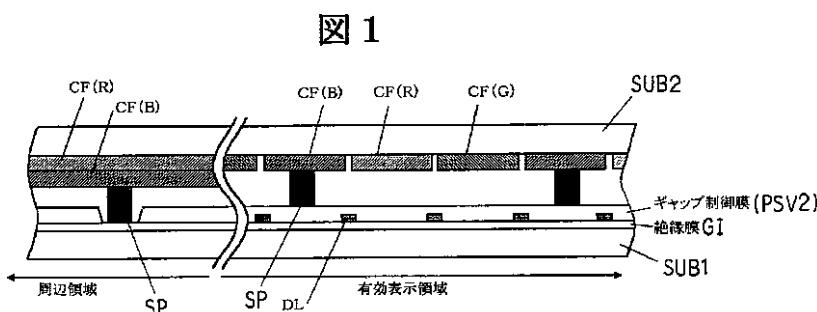
【図13】 本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す説明図である。

【図14】 本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す説明図である。

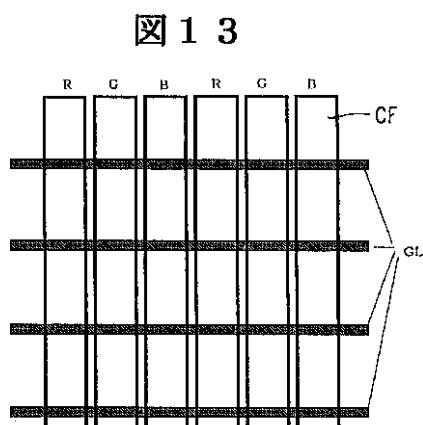
20 【符号の説明】

SUB...透明基板、G L...ゲート信号線、D L...ドレン信号線、C L...対向電圧信号線、TFT...薄膜トランジスタ、C st g...容量素子、P X...画素電極、C T...対向電極、G I...絶縁膜、PSV1...保護膜(無機材料層)、PSV2...保護膜(有機材料層)、S P...支柱状のスペーサ。

【図1】



【図13】



【図2】

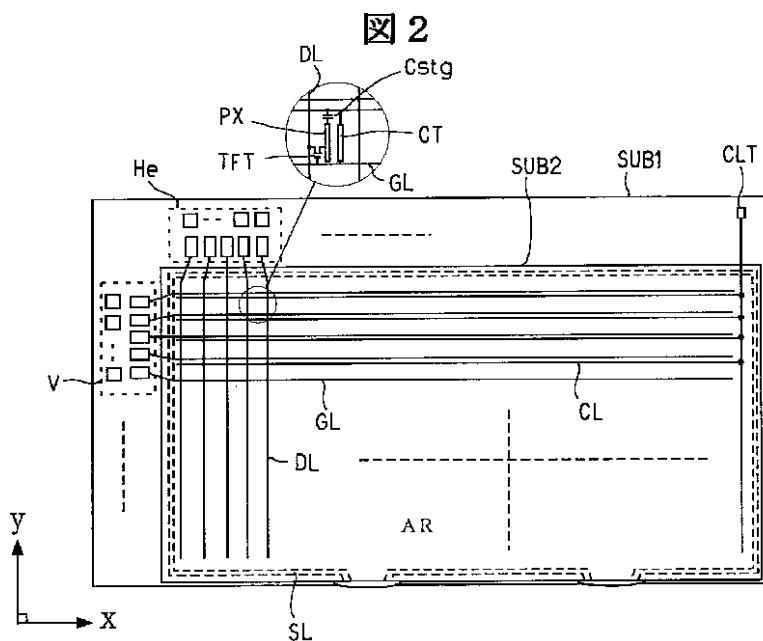


図2

【図14】

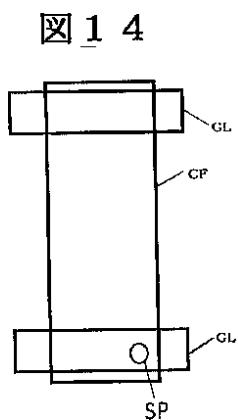
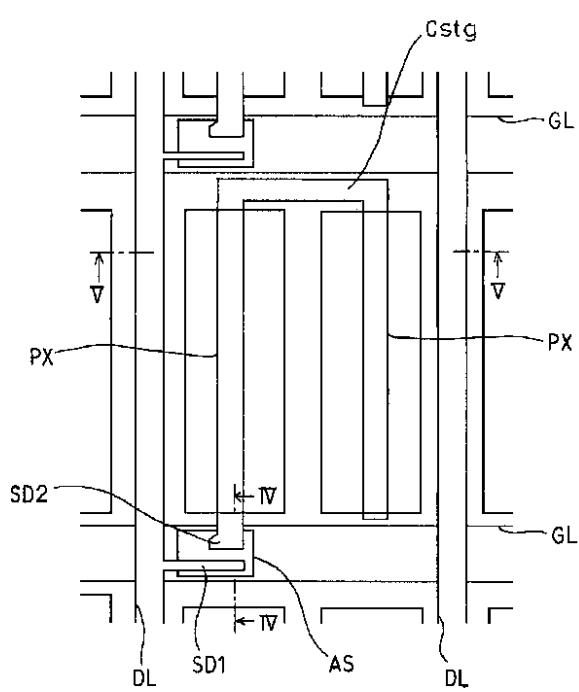


図14

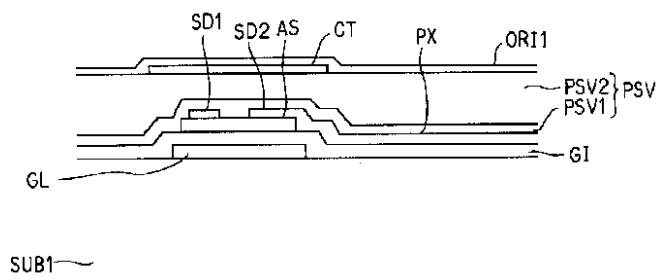
【図3】

図3



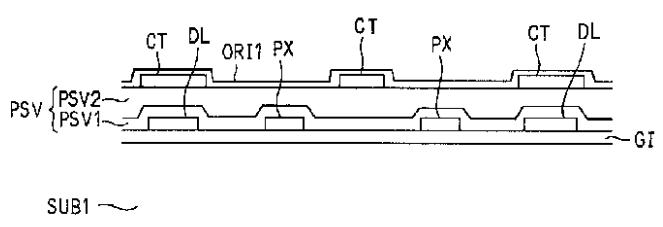
【図4】

図4



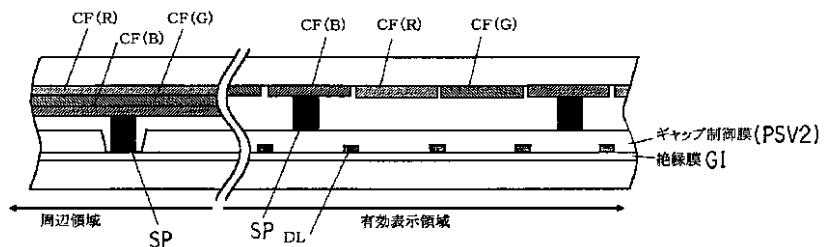
【図5】

図5



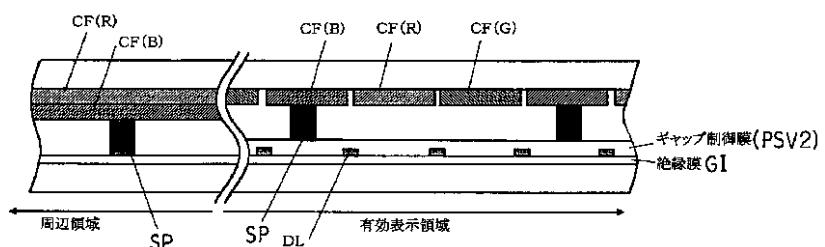
【図6】

図6



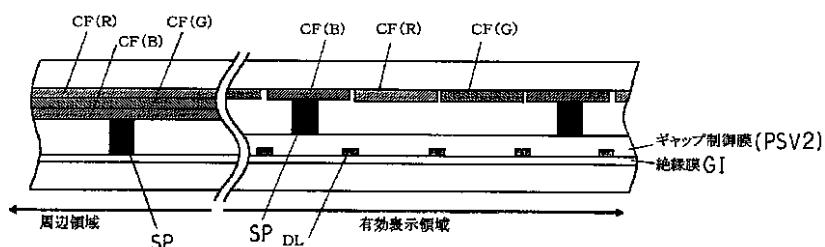
【図7】

図7



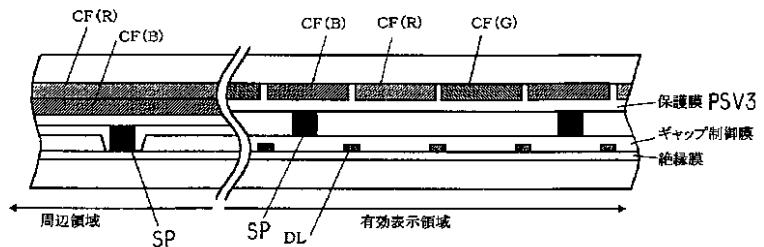
【図8】

図8



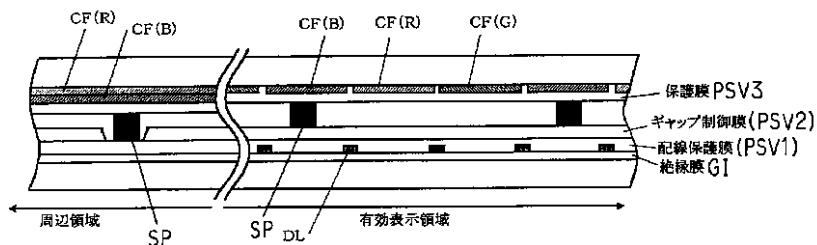
【図9】

図9



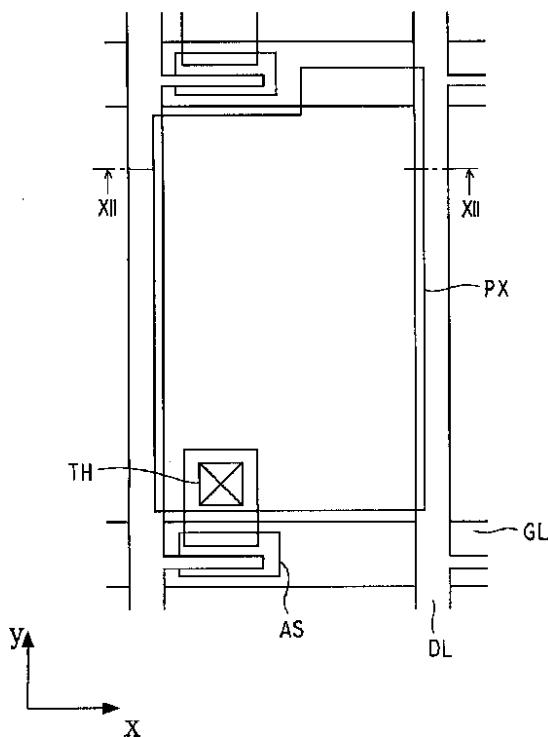
【図10】

図10



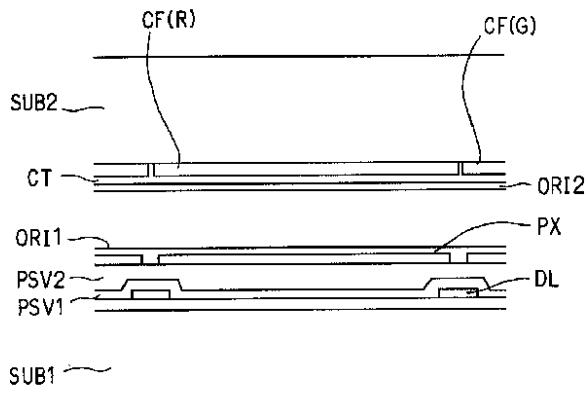
【図11】

図11



【図12】

図12



フロントページの続き

(51) Int.CI. ⁷	識別記号	F I	テ-マコ-ト [®] (参考)
G 0 9 F 9/30	3 4 9	G 0 9 F 9/30	3 4 9 B 5 F 1 1 0
9/35		9/35	
H 0 1 L 21/336		H 0 1 L 29/78	6 1 2 Z
29/786			

F ターム(参考) 2H048 BB01 BB02 BB08 BB28 BB42
2H089 LA09 QA14 TA09 TA12 TA13
2H091 FA02Y GA08 GA09 GA13
GA16 LA16 LA18
2H092 JA24 JB22 JB31 JB52 NA01
PA03 PA04 PA08
5C094 AA06 AA10 BA03 BA43 CA19
CA24 EA04 EA07 EC03 ED03
5F110 AA30 BB01 CC07 EE02 FF03
GG02 GG15 HK02 HL07 NN03
NN05 NN24 NN27 NN72 NN73

专利名称(译)	<无法获取翻译>		
公开(公告)号	JP2003215599A5	公开(公告)日	2005-02-17
申请号	JP2002012739	申请日	2002-01-22
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日立制作所		
申请(专利权)人(译)	株式会社日立制作所		
[标]发明人	仲吉良彰 柳川和彦		
发明人	仲吉 良彰 柳川 和彦		
IPC分类号	G02F1/1335 G09F9/35 H01L21/336 G02F1/1333 G02F1/1339 G09F9/30 H01L29/786 G02F1/1368 G02B5/20		
CPC分类号	G02F1/133514 G02F1/1333 G02F2001/133388 G02F2001/133357 G02F1/13394 G02F1/133512		
FI分类号	G02F1/1339.500 G02B5/20.101 G02F1/1335.505 G02F1/1368 G09F9/30.338 G09F9/30.349.B G09F9 /35 H01L29/78.612.Z		
F-TERM分类号	2H048/BB01 2H048/BB02 2H048/BB08 2H048/BB28 2H048/BB42 2H089/LA09 2H089/QA14 2H089 /TA09 2H089/TA12 2H089/TA13 2H091/FA02Y 2H091/GA08 2H091/GA09 2H091/GA13 2H091/GA16 2H091/LA16 2H091/LA18 2H092/JA24 2H092/JB22 2H092/JB31 2H092/JB52 2H092/NA01 2H092 /PA03 2H092/PA04 2H092/PA08 5C094/AA06 5C094/AA10 5C094/BA03 5C094/BA43 5C094/CA19 5C094/CA24 5C094/EA04 5C094/EA07 5C094/EC03 5C094/ED03 5F110/AA30 5F110/BB01 5F110 /CC07 5F110/EE02 5F110/FF03 5F110/GG02 5F110/GG15 5F110/HK02 5F110/HL07 5F110/NN03 5F110/NN05 5F110/NN24 5F110/NN27 5F110/NN72 5F110/NN73 2H092/GA14 2H148/BB02 2H148 /BD05 2H148/BD08 2H148/BD12 2H148/BD15 2H148/BG02 2H148/BH03 2H148/BH28 2H189/DA07 2H189/DA31 2H189/DA33 2H189/EA06X 2H189/FA16 2H189/HA14 2H189/LA05 2H189/LA06 2H189 /LA10 2H189/LA14 2H189/LA15 2H191/FA02Y 2H191/GA11 2H191/GA15 2H191/GA19 2H191/GA22 2H191/LA21 2H191/LA24 2H192/AA24 2H192/BB04 2H192/BB73 2H192/BC31 2H192/CB05 2H192 /CC04 2H192/CC66 2H192/DA14 2H192/DA32 2H192/EA04 2H192/EA26 2H192/EA32 2H192/EA43 2H192/EA67 2H192/FA48 2H192/FB22 2H192/GA03 2H192/GD23 2H291/FA02Y 2H291/GA11 2H291 /GA15 2H291/GA19 2H291/GA22 2H291/LA21 2H291/LA24		
其他公开文献	JP4059676B2 JP2003215599A		

摘要(译)

要解决的问题：在保持黑矩阵功能的同时，获得不包含黑矩阵的配置。间隙控制膜以栅极信号线和漏极信号线两者为下层而形成，并且栅极信号线和漏极信号线中的一个形成在另一个基板的液晶侧表面上。在沿着一条信号线并列的每个像素区域中形成具有共同颜色的滤色器，并且该滤色器在彼此面对的侧壁表面中彼此相邻。可替代地，通过彼此接触形成边界部分，该边界部分位于一条信号线的上方，并且在除了作为一组像素区域的液晶显示单元之外的区域中堆叠每种颜色的滤色器。在这些基板之一的液晶侧面上形成有圆柱状的间隔物，该间隔物部配置在液晶显示部以外的区域。另外，去除间隙控制膜。